

國立台灣科技大學 114學年 第2學期 課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：馬奕葳，
郭政謙，陳元賀，曾
德峰，黃顛融，黃騰
毅

Instructor: YIWEI MA, Cheng-
Chien Kuo, Yuan-Ho
Chen, Der-Feng Tseng, Yi
Long Huang, Teng-Yi Huang

課程名稱：論文研討(二)

Course Title : Seminar(II)

2026/6/22

課程代號： EE8002301 Course Code 學分數： 0 Credits	必選修：必修/半學年 Required/Electve: Required/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： F6(RB-105) F7(RB-105) F8(RB-105) Time/Location	
專業核心能力： Core Professional Competencies	
課程網址： Course Website	
課程宗旨： 本課程旨在培養學生掌握先進製程數位晶片設計的後段流程，涵蓋從自動佈局繞線 (APR) 到晶片製作與量測的完整設計與實作過程。課程內容將結合理論與實務，讓學生熟悉佈局繞線 (P&R)、模擬驗證、設計實體驗證 (DRC/LVS)、寄生參數提取 (RC Extraction)、晶片量測等關鍵技術，並提供業界主流EDA工具的實作訓練。	
課程大綱： 自動佈局繞線 Outline of Lectures 模擬驗證 設計實體驗證 (DRC/LVS) EDA工具使用 晶片量測考量 Automatic Place and Route (APR) Simulation and Verification Physical Verification (DRC/LVS) EDA Tool Usage Chip Measurement Considerations	
授課方式： 講授 Lecture：0% Method of Instruction 分組討論 Group discussion：0% 案例研討 Case study：0% 操做練習 Practical exercises：0% 講授 Lecture：%	
教科書： 自編教材 Textbooks	
參考書目： 自編教材 References	
修課須知： Notice	

評量方式： Project/Lab/HW
Grading

備註說明：
Notes